PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-186880

(43)Date of publication of application: 10.07,2001

(51)Int.CI.

C12N 15/09 B01L 3/02 C12M 1/00 C12Q 1/68 GO1N 35/10

(21)Application number: 2000-069285

13 03 2000

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(72)Inventor: HIROTA JUICHI

TAKAHASHI NOBUO TAKEUCHI YUKIHISA

ONISHI KOSEI

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 11301627

Priority date : 22.10.1999

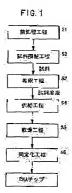
Priority country: JP

(54) METHOD FOR PRODUCING DNA CHIP

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To aim at the improvement of productivity and yield of a DNA chip by improving the efficiency in use of a specimen solution having a high

SOLUTION: This method for producing the DNA chip comprises a pre- treating process S1 for forming a poly-L-Ivsine laver on the surface of its base substrate, a specimen-preparing process S2 for preparing the specimen containing the DNA fragments, a diluting process S3 for diluting the concentration of the prepared specimen and a supplying process \$4 for producing the DNA chip by supplying the diluted specimen solution on the base substrate. The above specimen-preparing process S2 comprises an amplifying process for preparing a PCR product by PCR-amplifying the DNA fragment, a powder-producing process for drying the obtained PCR product to make DNA powder and a mixing process for dissolving the DNA powder in a buffer solution.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than

Searching PAJ 2/2 ベーン

the examiner's decision of rejection or application converted registration.

[Date of final disposal for application.]

[Patent number]

[Date of registration.]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection.]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection.]

[Date of extinction of right.]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

C12N 15/09

(51) Int.CL7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-186880 (P2001-186880A)

テーマコード(参考)

C 2G058

Z 4B024

(43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

BULL	3/06						_		-
			C 1	2 M	1/00		Α	4B029)
C12M	1/00		C 1	2 Q	1/68		Α	4B063	3
C12Q	1/68		C 1	2 N	15/00		A	4G057	,
		審查請求	未請求	蘭文	成項の数33	OL	(全 17 頁)	最終頁に	一続く
(21)出願番号		特願2000-69285(P2000-69285)	(71)	(71) 出願人 000004064					
			}		日本砌	子株式	会社		
(22) 出版日		平成12年3月13日(2000.3.13)	1		愛知県	名古屋	市瑞穂区須田	町2番56号	
			(72)	発明	者 廣田	夯一			
(31)優先権主張番号		特顧平11-301627			愛知県	名古屋	市瑞穂区須田	町2番56号	日
(32)優先日		平成11年10月22日(1999.10.22)	1		本码子	株式会	社内		
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(72)	発明	者 高橋	伸夫			
					愛知県	名古屋	市瑞穂区須田	町2番56号	日
					木理子	た する	計功		

FΙ

B01L 3/02

(74)代理人 100077665

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 DNAチップの製造方法

(57)【要約】

【課題】コストの高い試料溶液の使用効率を向上させて、DNAチップの生産性の向上及び歩留まりの向上を 図る。

、識別記号

【解決手段】 基板の表面にpoly-lysine層を形成する 前処理工程S1と、DNA断片を含む試料を調製する試 射測製工程S2と、得みたれ、試料溶液を基板上に供給・ 前記 工程S3と、希釈された試料溶液を基板上に供給・ 前記試 料測製工程S2は、DNA断片をPCR増配してPCR 産物を調製する増福工程と、得られたPCR産物を乾燥 してDNA粉末とする粉末生成工程と、得られたDNA 粉末を緩衝液に溶かす混合工程とを含め



弁理士 千葉 剛宏 (外1名)

【特許請求の範囲】

【請求項1】試料溶液を基板上に供給して、前記基板上 に試料溶液によるスポットが多数配列されたDNAチッ アを製造するDNAチップの製造方法において、

同一スポットについて、前記試料溶液を複数回供給する ことを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項2】請求項1記載のDNAチップの製造方法において、

前記試料溶液をインクジェット方式で供給することを特 像とするDNAチップの製造方法。

【請求項3】請求項1又は2記載のDNAチップの製造 方法において、

前記試料溶液は、DNA断片を含む試料が所定の濃度に 希釈されていることを特徴とするDNAチップの製造方

【請求項4】請求項3記載のDNAチップの製造方法に

前記試料溶液は、前記DNA断片を含む試料が水又は塩 化ナトリウムを含む水溶液で希釈されていることを特徴 とするDNAチップの製造方法。

【請求項5】請求項3又は4記載のDNAチップの製造 方法において、

前記試料溶液は、ポリマーを含む水溶液で希釈されていることを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項6】請求項3~5のいずれか1項に記載のDN Aチップの製造方法において、

前記試料溶液は、前記同一スポットに対する複数回の供 給によって、1スポット当たりの最終所望塩基対を満足 する程度の濃度に希釈されていることを特徴とするDN Aチップの製造方法。

【請求項7】請求項1~6のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、

前記DNA断片を含む試料は、

前記DNA断片をPCR増幅してPCR産物を調製する 工程と、

前記PCR産物を乾燥してDNA粉末とする工程と、 前記DNA粉末を緩衝液に溶かす工程とを路んで調製されることを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項8】請求項1~7のいずれか1項に記載のDN Aチップの製造方法において

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、

少なくとも1個以上の基体に、外部から前記試料溶液を 注入するための注入口と、前記試料溶液が注入・充填さ れるキャビディと、前記試料溶液を吐出力を可 形成され、前記キャビディを形成する前記基体の少なく とも一型面に圧電、塩重素子を備え、前記キャビティ内 において前記試料溶液が参助するように構成されたマイクロビベットが複数配列されて構成され、かつ、各マイクロビベットの吐出口からそれぞれ異なる種類の試料溶 添が低出される分は装置を得いることを特徴とするD Aチップの製造方法。

【請求項9】請求項1~7のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、少なくとも 1個以上の基体に、外部から前記試料溶液を注入するた めの注入口と、前記試料溶液を吐出する吐出口とが形成され、 ディと、前記試料溶液を吐出する吐出口とが形成され、 前記キャビディ内において前記試料が移動するように構 成されたマイクロピペットが複数配別されて構成され、 かつ、少なくとも2つ以上の吐出口から同じ種類の試料 溶液が吐出され、1つのスポット形成する分注装置を用 いることを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項10】請求項9記載のDNAチップの製造方法 において

前配同じ種類の試料溶液が吐出される前配少なくとも2 つ以上の吐出口が連結するキャビティに連通する注入口 が1つであることを特徴とするDNAチップの製造方 法.

【請求項11】請求項9又は10に記載のDNAチップの製造方法において、

前記同と種類の試料溶液を前記少なくとも2つ以上の吐出口からほぼ同時に吐出することを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項12】請求項9又は10に記載のDNAチップの製造方法において.

前記同じ種類の試料溶液を前記少なくとも2つ以上の吐出口からそれぞれ吐出タイミングをずらして吐出することを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項13】請求項8~12のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

マイクロビベットは、前記キャビティ内において前記試 料溶液が層流で移動するように構成されていることを特 徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項14】請求項8~13のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、

それぞれ種類の異なる試料溶液を出出する前記吐出口に 対応する前記注入口からそれぞれ種類の異なる試料溶液 を前記機数のキャビティ内に注入した後、前記圧電グ電 重素子を駆動させることにより、前記機数のキャビティ 内の種類の異なる試料溶液を前記吐出口から吐出させる ことを特徴とするDNAナップの製造方法。

【請求項15】請求項8記載のDNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、

前記複数のキャビティ内に下め置換液を充填し、次い で、種類の異なる試料溶液を前記注入口から前記模数の キャビティ内で置換させながら注入した後、前記圧電/ 電重素子を駆動させることにより、前記複数のキャビティ内の異なる種類の試料溶液を前記吐出口から吐出させ ることを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項16】請求項15記載のDNAチップの製造方法において

前記複数のキャビティ内に予か置換流を光環し、前記定 虚/電電架子を駆動させながら種類の異なる試料溶液を 前記注入口から前記複数のキャビティ内で置機させなが ら注入することを特徴とするDNAチップの製造方法。 【請求項17】請求項14~16のいずれか1項に記載 のDNAチップの製造方法によいて、

前記複数のキャビティ内における試料溶液の注入又は避 規完了を、前記キャビティ内の流体特性の変化を検知す ることにより把握することを特徴とするDNAチップの 製造方法。

【請求項18】請求項15~17のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、前記置換液が脱泡処理されていることを特徴とするDNAチップの製造方法

【請求項19】請求項15~18のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、

前記複数のキャビティ内に予め置坡液を充填し、次い で、前記試料溶液と比重を142個にくするDNA断片を 含まない中間液を前記注入口から前記キャビティ内で運 焼させながら注入した後、種類の異なる試料溶液を前記 注入口から前記キャビティ内に注入し、前記圧電/電歪 系型動させることにより、前記機数のキャビティ内 の異なる種類の試料溶液を前記吐出口から吐出させるこ と特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項20】請求項1~19のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前配基板上に供給する際に、少なくとも 前記試料溶液を乾燥もしくは増貼もしくは固化させなが ら行うことを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項21】請求項20記載のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増粘もしくは固化処理として、前記基 板を加熱することを特徴とするDNAチップの製造方

【請求項22】請求項20記載のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増粘もしくは固化処理として、吐出も しくは供給された前記試料溶液を加熱することを特徴と するDNAチップの製造方法。

【請求項23】請求項20~22のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増粘もしくは固化処理として、レーザ 光を用いることを特徴とするDNAチップの製造方法。 【請求項24】請求項20~22のいずれか1項に記載 のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増粘もしくは固化処理として、赤外線 を用いることを特徴とするDNAチップの製造方法。 【請求項25】請求項20~22のいずれか1項に記載のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増枯もしくは固化処理として、電磁波 を用いることを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項26】請求項20記載のDNAチップの製造方法において、

前記乾燥もしくは増粘もしくは固化処理として、基板又 は吐出もしくは供給された前記試料溶液を冷却すること を特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項27】請求項1~26のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、供給位置を ずらしながら供給し、1つのスポットを形成することを 特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項28】請求項1~27のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、供給量を変化させて供給し、1つのスポットを形成することを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項29】請求項1~28のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際、あるいは供給 するに先立って、前記試料溶液に振動を与えることを特 微とするDNAチップの製造方法。

【請求項30】試料溶液を基板上にインクジェット方式 で供給して、前記基板上に前記試料溶液によるスポット が多数配列されたDNAチップを製造するDNAチップ の製造方法において、

前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、前記試料溶液を吐出、供給する箇所の関りの湿度をその他の部分より選択的に高くして、前記試料溶液を乾燥もしくは増粘 もしくは固化しないようにしたことを特徴とするDNA チップの製造方法。

【請求項31】請求項1~30のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記基板上に前記試料溶液が供給されてスポットが多数 配列された基板を作製した後に、前記基板を0で以下に 冷却した後、温度30%以上の十分な体積の気体が存在 する室温下に戻す工程を含むことを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項32】請求項1~30のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において

前記基板上に前記試料溶液が供給されてスポットが多数 配列された基板を作製した後に、前記基板を湿度80% 以上の十分な体積の気体が存在する雰囲気下にさらす工 程を含むことを特徴とするDNAチップの製造方法。

【請求項33】請求項1~30のいずれか1項に記載の DNAチップの製造方法において、

前記基板上に前記試料溶液が供給されてスポットが多数 配列された基板を作製した後に、前記基板をミストを含 んだ水蒸気中にさらす工程を含むことを特徴とするDN Aチップの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、顕微鏡スライドグラス等の基板上に、数千から一万種類以上の異なる種類のDNA断片をスポットとして高密度に整列固定させたDNAチップ (DNAマイクロアレイ) の製造方法に関する。

[0002]

【0003】このDNAチップの製造におけるスポット
の形成方法としては、QUILL方式、ピン&リング方
式、あるいはスプリングピン方式といった、いわゆるピ
ンによる基板上へのDNA断片を含んだ試料溶液の供給
(打ち込み)を行う方式が広く用いられており、いずれ
の方法を採用した場合であっても、各スポットの容量と
影状のばらつきを低く即立て、各スポット間の距離を一
定に保つことが重要となる。

【0004】一方、更なる高密度化に向けて、スポット の形状制御性が良好であり、生産性に優れた新しい方法 の開発に対する期待も大きい。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、図16に示すように、基板200上に、試料溶液の添下によるスポット202を形成した際、該スポット202は、その表面張力によって半球状となる。この場合、基板200に場方を化される実質的な試料の量としては、基板200に接する僅かな部分204だけであり、その量は、全体(半球状)のごく一部である。残りの部分206は、設定とされていないため、その後の洗浄工程で洗い流されてしまい、試料溶液の根失が多く、試料溶液の使用効率が低いという問題がある。

[0006] DNAチップを製造する際のコストは、実質的に試料溶液の最大で変配され、上述の例の場合、ほとんどの試料溶液が流されてしまい、生産効率の向上の点で不利になる。

【0007】また、1つの基板上には、数千から一万種 類以上の異なる種類の試料溶液が高下されることになる が、種類の異なる試料溶液体に、粘度や素面膜力が異な ることから、同一のスポット径を得るためには、試料溶 液の滴下量を粘度や表面張力等に応じて変える必要があ る。 【0008】しかし、従来の手法では、ピンに付着した 試料高液をピンごと基板に物理的に接触させて、試料高 液を滴下するようにしているため、基板上へのスポット の形成を1回の滴下で行うようになっており、きめ細か な滴下制御(滴下量や滴下位置の制御)を行うことがで きず、基板上に形成されたスポットの径にばらつきが生 しるという問題がある。

【0009】また、試料溶液中のDNA断片の基板上への固定化をより確実なものとするため、試料溶液中に有 線、あるいは無機ポリマーを混合させ、ポリマー架構中 にDNA断片を物理的に保持する方法も開発されている が、この場合、試料溶液の粘度が増大し、砂燥、増枯、 固化しやすいものとなり、スポット形成時の試料のボットライフが短くなったり、1回の滴下量が増えてしまう 問題がある。

【0010】本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、コストの高い試料溶液の使用効率を向上させることができ、DNAチップの生産性の向上及び歩筒まりの向上を図ることができるDNAチップの製造方法を提供することを目的とする。

[0011]また、本発明の他の目的は、基板上に供給する試料活流の種類に応じた供給制御を行うことができ、基板上に形成されるスポット径の均一位を図ることができ、DNAチップの副資並びに信頼性の向上を図ることができるDNAチップの製造方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、試料溶液を基板上に供給して、前記基板上に試料溶液によるスポット が多数配列されたDNAチップを製造するDNAチップ の製造方法において、同一スポットについて、前記試料 添済を徴勢回供給することを執着とする。

日の13 1 これにより、形状的に精度の高いスポット を基板上に多数配列することができ、DNAキップの場 留まりを向上させることができる。この場合、前記試料 溶液をインクジェット方式で供給することが好ましい。 [0014] インクジェット方式で供給することが好ましい。 で高速(~100kHz)に多数の液滴を必要量だけ高 精度に基板上に供給することが可能になる。また、試料 溶液は、液滴を吐出する吐出口に連結するキャビティ及 び注入口を適じて連続的に供給されることから、従来の ビン式のように、スポットを形成する毎に結構溶液の供 給元(試料ウェル)にピンを移動して試料溶液中にピン 先を浸す必要がなくなり、多数の基板上に知時間でスポットを形成することが可能になる。

【0015】また、前記試料溶液は、DNA断片を含む 試料を所定の濃度に希釈することが好ましい。この場 合、前記試料溶液は、前記DNA断片を含む試料が水又 は塩化ナトリウムを含む水溶液あるいはポリマーを含む 水溶液で希釈されていることが好ましく、また、前記的 ースポットに対する複数回の供給によって、1スポット 当たりの最終所望塩基対を満足する程度の濃度に希釈さ れていることが好ましい。

【0016】試料の濃度を希訳することにより、試料溶液を基板上に供給し終わった段階での供給流路バス中に 付着、残留する試料溶液中の高価なりり、4断片の量を相対的に減らすことができるという利点があり、また、濃い試料溶液により、溶液が砂燥、増粘、固化し、吐出口が詰まって世出不良を引き起こすといった不良が発生することが回避できるという効果もある。更に大きな利点としては、試料溶液を基板上に供給したとき、試料溶液としては、試料溶液の損とんどが基板上に固定化されるため、その後の洗浄工程でも試料溶液の大半以上が充むが、その後の洗浄工程でも試料溶液の失半以上があれてしまうということがなく、試料溶液の使用効率を向上させることができる。

【0017】また、試料溶液に含まれるDNA断片の種類に応じて希釈の度合いを変えて、試料溶液の粘度や表 類に応じて希釈の度合いを変えて、試料溶液の粘度や表 面張力を変化させることにより、基板上に形成される試 料溶液のスポット後を均一化させることができる。

【0018】更にまた、前記試料溶液は、ボリマーを含む水溶液で希釈されていることが好ましい。これにより、基板上に供給された後のスポット形状の形状保持性が増し、形状が安定すると共に、スポットの乾燥収縮による形状変化を防止できる。

[0019]このように、本発明においては、コストの 高い試料溶液の使用効率を向上させることができ、DN Aチップの生産性の向上及び存留すりの向上を図ること ができる。また、滴下する試料溶液の種類に応じた滴下 制御を行うことができ、基板上に形成されるスポット径 の均一化を図ることができ、DNAチップの品質並びに 信頼性の向上を図ることができる。

【0020】そして、前記製造方法において、前記DN A助片をPCR増編してPCR産物を調製する工程と、 前記PCR産物を乾燥してDNA粉末とする工程と、前記PNA粉末を緩衝液に溜かす工程とを踏んで前記試料 を調製するようにしてもよい、このような試料は希釈に 際し、品質の変化がなく、水溶液への分散性がよく、希 釈に適しており、また、希釈時の濃度管理が正確にできる。

[0021]また、前記製造方法において、前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、少なくとも1個以上の基体に、外部から前記試料溶液を注入するための注入口と、前記試料溶液が注入・充填されるキャビティと、前記試料溶液が注入・充填されるキャビティと、方々を形成する前記基体の少なくとも一壁面に圧電/電差来子を備え、前記キャビティ内において前記試料溶液が移動するように構成されたマイクロビベットが接数配別されて構成されたマイクロビベットの吐出口からそれぞれ異なる種類の試料溶液が吐出される分注数からそれぞれ異なる種類の試料溶液が吐出される分注数

置を用いるようにしてもよい。

【0022】圧延/電盃素子が駆動する毎に微小撮液体 が吐出口より吐出され、その容積は微小、かつばらつき がなく一定である、駆動期側は、圧電/電流業子を用い ることにより、高周波対応可能となり、吐出に要する時 間し短縮される。また、試料溶液を注入してから吐出に 至るまでの間、試料溶液は再空固内を移動するため、 中で乾燥することがない、更には、基体全体を小さくコ ンパクトに形成可能であるか。試料溶液が移動する流 路を短くでき、これにより、流路壁に試料溶液が付着す るという問題は最小限に抑えられ、試料溶液の使用効率 の劣化を防止することができる。

【0023】また、前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、少なくとも1順以上の基体に、外部から前記試 料溶液を注入するための注入口と、前記試料溶液を吐出する吐 出口とが形成され、前記キャビティ内において前記試料 が移動するように構成されたマイクロビベットが複数値 列されて構成され、かつ、少なくとも2つ以上の吐出口 から同し種類の試料溶液が吐出され、1つのスポットを 形成する分注装置を用いるようにしてもよい。

【0024】2つ以上の吐出口から同じ種類の試料溶液 が吐出され、1つのスポットを形成することにより、ス ポット形成速度がより速まり、スループットが向上す 2

【0025】一般に、試料溶液を複数回供給する場合、 供給毎にスポット径は増大するが、供給間隔を遅く(長 くりしたり、後述するように基板上に供給しば料溶液 を素早く乾燥、増粘、固化する処理を施せば、スポット 径を増大させることなく、供給回数を増やすことができ み

【0026】ここで、殊給間端を長くすることは、吐出口の吐出側に開口した部分での試料溶液が吐出前なある程度乾燥し、粘度が上がった状態、いかゆる生物を対極で吐出されるため、供給を重ねてもスポット径は増加しないのであるが、この方法では、結果として、スポットが破時間で増大させることにつり、好ましくない。また、このような場合、いかゆる半乾さ状態を定量的に管理することは制限が多く、吐出不良のノズルを発生しやすい。

【0027】そこで、前記2つ以上の吐出口から同し種類の試料溶液が吐出され、1つのスポットを形成するようにすると、吐出位置まで吐出口が移動する間、即ち、能出開始までの待機時間で、吐出口の吐出側に開口した部分での試料溶液の乾燥が進んだ吐出口が2つ以上存在することになり、これらの吐出口により同一の試料溶液を供給することができ、結果として、スポット形成時間を頻縮することができる。

【0028】また、万一、吐出不良ノズルが発生した場合は、不良が発生していないノイズだけで吐出を行うこ

とにより、高価な試料溶液を無駄にすることが未然に防 げる。 更に、同じ種類の試料溶液が吐出される少なくと 62つ以上の吐出口が連結するキャビティに連通する注 入口が1つである構造は、試料溶液の注入作業の回数を 削減でき好ましい。

【 00 2 9】また、2 つじ上の吐出口から同じ種類の試 料溶液を吐出するタイミングは、非接触のインクジェッ ト方式の場合は、同時であってもよい。この場合、吐出 される試料溶液の落下点を合わせるようにしてもよい。 そうすることにより、スポット形成速度を向上させるこ とができる。

[0031] 更にまた、前記キャビティ内を試料溶液が 層流で移動するように構成されたマイクロビペットが複 数配列されて構成されることが好ましい。試料溶液の移 動が構流であることで、気泡等の発生が防げ、吐出不良 の回避、マイクロビペットの耐久性が増加する。

【0032】前記分往装置を使用する場合においては、 それぞれ種類の異なる試料溶液を吐出する前記吐出口に 対応する前記注入口からそれぞれ種類の異なる試料溶液 を前記複数のキャビティ内に注入した後、前記圧電/電 歪素子を駆動させることにより、前記複数のキャビティ 内の種類の異なる試料溶液を前記吐出口から吐出させる ことが好ましい。このような構成により、複数の異なっ た種類の試料溶液を同じ時間に、クロスコンタミネーシ ョンを引き起こすことなく、基板上に供給できる。

【0033】また、前記分往装頭を使用する場合においては、複数のキャビティ内に干め置換液を充填し、次いて、種類の異なる試料を前記注入口から前記接数のキャビティ内で置換させながら注入した後、前記圧電/電歪素子を駆動させることにより、前記後数のキャビティ内の種類の異なる試料溶液を前距中出口から吐出させるようにしてもよい。子め安価を置換液によりキャビティ内を確実に置換した後、高価な試料を置換することにより、吐出不良の発生が完全に防げ、高価な試料を効率よく吐出できる。

【0034】キャビティ内の面類液がら試料溶液への置換は、吐出口から真空吸引等で、直腹液を吸引排出することにより行ってもよいが、前部圧電び電産素で駅到排出をさせながら種類の異なる試料を前記注入口から前記複数のキャビティ内で置換させながら発えしい。そうすることで、排出する電投液の量を精度よく制御でき、高価な試料溶液を無駄に排出することがない。【0035】置換完了の終点は、試料の移動する速度、体積を予め求めておき。置換時間、排出量等で制御してもよいが、当該キャビティ内の流の特性の変化を検知することにより把握することが、より相度よく終点が検知することにより把握することが、より相度よく終点が検知す

でき更に好ましい。

【0036】本発明では、キャビディ内の流体特性の変化を検知して面換完了を把握するようにしているため、流路内で試料溶液と置換液が多少混合しても、その混合している部分と混合していない部分の区別が容易、かつ制度よく判別できる。その結果、置換液と混合してバージしなければならない試料溶液の重要少なくでき、試料溶液の使用効率を上げることができる。

【0037】また、キャビティ内の流体特性の変化は、 圧電/電歪素子に振動を励起する電圧を印加し、その振 動に伴う電気的定数の変化を検出することにより把握す るようにしてもよい、これにより、特別な検出素子等を 設置する必要もなく、安価で、高精度な検出ができる。 【0038】なお、前記置換液は、予め脱泡処理されて いることが好ましい。こうすることで、置換液のキャビ ティ内への充填が、途中で気泡等が発生、引っかかるこ となくスムーズにでき、これにより、試料溶液への置換 が確実に行われ、吐出が安定する。更に、キャビティ内 に置換液を注入、充填した後、注入口より前記試料溶液 と比重をほぼ同じくするDNA断片を含まない中間液を 注入し、前記キャビティ内で置換させた後、種類の異な る試料溶液を前記注入口からキャビティ内に注入し、試 料溶液の充填を行ってもよい、置換液と試料溶液の間 に、安価で前記試料溶液と比重をほぼ同じくするDNA 断片を含まない中間液を介することにより、高価な試料 溶液が、比重の異なる置換液中に混ざり込み、結果とし てパージ量を多くとらなければならないという不具合を 回避できる。

【0039】そして、本発明では、マイクロビベットを 複数用いるようにしているため、一度に数多くの簡類の 試料を同時に供給でき、また一部不良の生じたビベット を容易に交換することができ、メンテナンスも容易であ る。更に、吐出口が解検に整列配置されているため、例 えば、DNAチップのように、差板上にスポットを二次 元的に整列固定させる場合に登遠となる。

【〇〇4〇】また、本発明においては、前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、少なくとも前記試料溶液を設備しては増粘もしくは固化きせながら行うことが野ましい。これにより、基板上に供給された試料溶液の固定化が里まり、試料溶液の治療に手がことができる。 【〇〇41】乾燥もしくは増枯もしくは固化処理としては、基板を加熱すること・呼光半りれるしくは供給された試料溶液を加熱すること・吐出もしくは供給された試料溶液を加熱すること等が挙げられるが、加熱方法として

【0042】これらの方法は、特に、微小領域を選択的 に加熱することが可能である。本発明のように、吐出さ れた試料溶液によるスポットは、速やかに加熱される必 要がある一方、そのスポットのすぐ近くにある吐出口に

は、レーザ光、赤外線、電磁波等を用いることが好まし

١٦.

[0043]また、水売明においては、流下する試料流 流の乾燥もしくは増貼もしくは固化処理として、素板又 は吐出もしくは供給された試料溶液を冷却するようにし てもよい、冷却は、加熱によって、試料溶液中の以分が加熱により 軟化してしまう場合に好速に採用される。

[0044]また、本発明においては、前記試料溶液を前記基板上に供給する際に、供給位置をずらしながら行うようにしてもよく、供給量を変化させて行うようにしてもよい。即ち、試料溶液の種類に応じて例えば試料溶液を2~100回ほどそれぞれ別の位置に供給して1つのスポット径を形成する。この場合、試料溶液の種類に応じて供給数を変え、更に供給位置を決定することができるため、試料溶液の種類に向わらず、すべてのスポット径を与一に形成することができ、DNAチップの品質の向上並びに信頼性の向上を図ることができる。

【0045】なお、集給位置をずらしながら1つのスポットを形成することは、従来のピン式スポットでは不可能であり、インクジェット方式で、1流当たりの供給量をピン式に比して1/100~1/10程度にできることにより、初めて可能になる手法であり、前記乾燥、増精、固化処理と組み合かせることにより、従来の円形スポット以外のスポット形状を可能とし、DNAチップの読み取り機器(CCD撮像装置等)とのマッチングをとることができる範囲を広げることができるという利点を有する。

[0046] 更に、微小滴で供給位置をずらしながら1 ののスポットを形成することは、スポットの高さ方向の 形状も、その積み重ねる位置を調整することで制御可能 であり、スポットから発光される蛍光強度パターンをス ポット内で自由に設計することができるという利点を有 する。

【0047】また、供給量の変化は、供給数の変化に加え、インクジェット方式の場合、吐出条件、即ち、圧電/電査素子に印加する電圧パターンの変化でも可能である。

【0048】また、本発明においては、前記試料溶液を 前記基板上に供給する際、あるいは供給するに先立っ て、前記試料溶液に振動を与えることが好ましい。

【0049】この場合、試料溶液に含まれるDNA断片 が洗取することが回避され、試料溶液中にDNA断片を もいった数させることができる。これにより、各基板に 形成される同種の試料溶液について、DNA断片の含有 量のばらつきをほとんどなくすことができ、基板毎の遺 伝子解析のばらつきをなくすことができる。

【0050】更にまた、本発明においては、試料溶液を基板上にインクジェット方式で供給して、前途基板上に 統料溶液による式ボットが多数配列されたのNAチップ を製造するDNAチップの製造方法において、前記試料 溶液を前記基板上に供給する際に、前記試料溶液を吐 出、供給する箇所の周りの温度をその他の部分より当択 的に高くして、前記試料溶液が乾燥もしくは増貼もしく は固化しないようにしてもよい、これにより、特に、乾 様、増貼、固化しやすい試料溶液を用いる場合に、吐出 不良を回避できる。

[0051]また、本発明においては、前記基板上に前 記試料溶液が供給されてスポットが多数配列された基板 を作製した後に、前記基板を0で以下に冷却した後、湿 度30%以上の十分な体徴の気体が存在する室温下に戻 す工程を採用してもよい。

【0052】更に、前記基板上に前記試料溶液が供給されてスポットが多数配列された基板を作製した後に、前記基板を、課度80%以上の十分な体積の気体が存在する雰囲気下にさらしたり、ミストを含んだ水蒸気中にさらしてもよい。

【0053】これらの発明は、ボリマー等を混合させ、 粘度を増加させた試料溶液を用い、試料溶液の漏下が を調整し、基度しのスポットの形状を、例えばズボット の周縁部分が盛り上がり、中央部分が凹んだ、いわゆる ドーナン形状を呈するようにする場合に好適に採用される。

【0054】このようなドーナツ形状の場合、スポットの周縁部分と基板の境界が際立って観測されやすくな、 り、DNA断片を含む試予締役のように、無色透明な流体のスポットを、無色透明のがラス基板等の上に形成する場合に、そのスポット形状を観測しやすくなり、スポット形状の良否を検査しやすくなるという利点を有す。る。

【0055】しかしながら、このようなドーナツ形状を 星したスポットにおいては、多くの場合、その後の固定 化時の洗浄工程で周縁の盛り上がり部分の大半が洗い流 されたとしても、固定化される実質的な試料は周縁部分 で多く(濃く)なることから、DNAチップとして使用 したときに、スポットから発せられる蛍光発光量の分布 は、スポット内でドーナツ形状を呈することになり、感 度の劣化、ばらつきの一因となってしまう。

【0056】様って、検症のしやすさ (ドーナツ形状) と、スポット形状の良さ (非ドーナツ形状) を両立させ たかには、基板に試料溶液を供給する際は、インクジ ェット方式等で吐出し、基板に試料溶液を滴下させ、そ の運動エネルギーと基板との疎水性の制御で試料溶液 を、そのスポットの周縁部分に集中させるようにしてド ーナツ形状を形成し、その後、液体の表面張力により球 状にならない程度に、子め試料溶液の粘度を増加させる 一方、検査終了後には、スポットを形成する試料溶液の 流動性を増し、表面張力により、ドーナツ形状を非ドー ナツ形状に変化させる方法が適している。本発明は、こ の方法を実現するために軽適である。

(7)のような必ずる心においています。こので、 (7)の571 即ち、ドーナツ形状のスポットが形成され た基板を0で以下に冷却した後、温度30%以上の十分 な体積の気体が存在する室温下に戻すことや、前記基板 を温度80%以上の十分な体積の気体が存在する雰囲気 下にさらしたり、ミストを含んだ水蒸気中にさらしたり することで、周りの気体から試料溶液中に水分が取り込 まれたり、ミストが接触して試料溶液の温度性が増し、 スポット形状が非ドーナツ形状である半球状に変化し、 らって、DNAチップの感度向上、感度ばらつきの低減 が図られることになる。もちろん、スポット形状が、半 球状になった後は、速やかに基板を乾燥工程に投入し、 形状の間変化を行ってもい、なお、水蒸気にさらす場 合は、水蒸気の温度をDNA断片が変質とい程度の温 度以下にしなければならないことはもちろんである。 [0058]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るDNAチップの製造方法のいくつかの実施の形態例を図1~図15を参照しながら説明する。

【0059】本実施の形部に係るDNAチップの製造方法は、図1に示すように、基板10の表面にpoly-L-lysine層12(図10A参照)を形成する前処理工程S1と、DNA断片を含む試料を調製する試料調製工程S2と、得られた試料の濃度を希釈する新収工程S3と、希求された試料溶液を基板10上に供給(海下を含む)して、図3に示すように、基板10上に多数のスポット80が配列されたスポット浴み基板を作成する供給工程S4と、基板10に無を加えてスポット80を乾燥させる乾燥工程S5と、スポット80中のDNA断片を基板10上に固定化する固定化工程S5とからなり、図3に示すDNAチップ20を製造する。

【0060】また、試料調製工程S2は、図2に示すように、DNA断片をPCR増幅してPCR産物を調製する増幅工程S11と、得られたPCR産物を乾燥してDNA粉末とする粉末生成工程S12と、得られたDNA粉末を緩衝液に溶かす混合工程S13とを含む。

【0061】具体的に説明すると、前処理工程S1は、まず、基板10をアルカリ溶液に浸し、室温で少なくとも2時間ゆっくりと振量する。前記アルカリ溶液は、例えばNaOHを蒸留水に溶かし、更にエタノールを加えて、完全に透明になるまで復拝した溶液である。

【0062】その後、基板10を取り出して、蒸留水中に移し、リンスして、アルカリ溶液を除去する。次いで、蒸留水中にPoly-1-lysineを加えて調製されたPoly-L-lysine液に基板10を浸し、1時間放置する。

【0063】その後、基板10を取り出して、遠心機に

かけて遠心し、余分なpoly-l-lysine液を除去する。次いで、基板10を40℃、5分ほど乾燥させて、表面にpoly-l-lysine層12が形成された基板10を得る。

【0064】次に、試料調製工程S2は、まず、既知の PCR機で増幅したPCR産物(増緘工程S11)に、 3Msodium acetateとイソプロバノールとを加え、数時 間放置する。その後、このPCR産物溶液を遠心機で遠 心し、DNA断片を沈腰させる。

【0065】沈殿させたDNA断片をエタノールでリンスし、途心の後、乾燥させてDNA粉末を生成する(分末生成工程S12)。得られたDNA粉末を嫌って(砂なで)が、100円で発生にはできる。というでは、10円では、1

【0066】そして、この実施の形態では、得られた試料の濃度を希訳する(希常工程S3)。この希釈工程S7では、前記試料を水や塩化トリウムを含む水溶液や、ボリマーを含む水溶液等で希釈するようにしている。なお、希釈後の試料溶液は、必要に応じて1時間〜製時間放置するか、冷凍一解凍の混合を行って、試料と希釈液とをなじませてもよい。その後、前記希釈さただ試料溶液を遠心分離又は真空配池処理して溶液中の泡を取り除いた後、差板10上に供給してスポット済み差板を作成する(供給工程S4)。

【0067】特に、この実施の形態では、供給工程S4に、図4A~図4C及び図5に示すような分注装置30を使用する。

【0068】この分注装置30は、矩形状の固定板32 の上面に例えば10個のマイクロピペット34を5行2 列に配列し、各列方向に整列されたマイクロピペット3 4群をそれぞれ固定治具36を介して固定板32に固定させた構成を有する。

[0069]マイクロビベット34は、図4C及び図5に示すように、ほぼ直方体の形状を有する基体50の上面に形成された試料注入口52と、該基体50の下面に形成された試料注出口54と、内部に試料注入口52と試料吐出口54との間に形成されたキャビティ56と、基体50を振動させたり、キャビティ56の体積を変化させたりするアクチュエータ部58とを有して構成されている。

【0070】従って、図5に示すように、前記固定板3 2には、マイクロピペット34の試料吐出口54に対応 する箇所にそれぞれ責通孔40が設けられている。これ により、マイクロピペット34の試料吐出口54から吐 出された試料溶液が、前記費通孔40を通じて、例えば 固定板32の下方に固定された基板10に供給されるこ とになる。

【0071】このマイクロピペット34は、試料注入口52から基体50の内部にかけて開口幅の大きいほぼし

字状の導入穴60が形成されている。この導入穴60と キャビティ56との間には、径のかさい第1の連通孔6 2が形成され、試料注入口52から注入された試料溶液 が導入穴60及び第1の連通孔62を通じてキャビティ 56に導入されるようになっている。

【0072】キャビディ56のうち、前記第1の連通孔 62とは異なる位置に、試料吐出口54に連通し、か 、第1の連通孔62よりも径の大きい第2の連通孔6 4が形成されている。本実施の形態では、キャビディ5 6の下面のうち、試料注入口52等りに第1の連通孔6 2を形成し、同じくキャビディ56の下面のうち、試料 吐出口54に対応した位置に第2の連通孔64を形成す &ようにしている。

【0073】更に、この実施の形態では、基体50のうち、キャビティ56の上面が接する部分が薄肉とされ、外部の方に対して振動を受けやすい構造となっており、振動節66として機能するようになっている。振動節66として機能するようになっている。振動節66と面に前記アクチュエータ部58が形成されている。

【0074】基体50は、複数枚のジルコニアセラミックスのグリーンシート(第1の薄板層50A、第1のスペーサ層50B、第2の薄板層50C、第2のスペーサ層50D及び第3の薄板層50E)を積層し、一体焼成して構成されている。

【0075】つまり、基体50は、試料注入口52を構成する窓部が形成され、一部において振動部66を構成する環内の第1の河東板層50名と、導入穴60の一部及びキャビティ56を構成する複数の窓部がそれぞれ形成された厚内の第1のスペーサ層50日と、導入穴60の一部、第1の連通孔62及び第2の連通孔64の一部を構成する複数の窓部がそれぞれ形成された海内の第2の環板層50Cと、導入穴60の一部及び第2の連通孔64の一部を構成する複数の窓部がそれぞれ形成された現ちので第2のスペーサ層50Dと、試料吐出口54を構成する窓部が形成された環内の第2のスペーサ層50Dと、試料吐出口54を構成層し、一体焼成して構成されている。

【0076】アクチュエータ部58は、前記振動部66 のほか、該振動部66上に直接形成された下部電極70 と、該下部電極70上に形成された圧電/電歪架予や反 強誘電体等からなる圧電層72と、該圧電層72の上面 に形成された上部電極74とを有して構成されている。 【0077】下部電極70と計部電節74は、34とに 示すように、それぞれ基体50の上面に形成された複数 のパッド76及び78を通して図示しない駆動回路に電 気的に接続される。

【0078】上記のような構成のマイクロビベット34 によれば、上部電極74と下部電極70との間に電界が 生じると、圧電層72が突形し、それに伴って振動部6 6が変形し、振動部66に接しているキャビティ(加圧 室)56の容積が減少欠は増加することになる。 [0079] このキャビティ56の容積の減少によって キャビティ56内に充填された試料溶液がキャビティ5 6に連通する試料阻出口54から所定速度で吐出され、 図3に示すように、マイクロビベット34から吐出され た試料溶液が顕微鏡スライドガラス等の基板50上にス ボット80として整列固定されたDNAチップ20を作 製することができる。また、このキャビティ56の容積 増加によって、キャビティ56内に第1の連通孔62か ら新たな試料溶液が住入、充填され、次の吐出に備えら れる。

【0080】なお、アクチュエーク部58の駆動によって、キャビティ56の容積が減少する構造としては、いわゆるインクジェット方式の装置構造を採用することができる(特欄平6-4030号公額参昭)

【0081】そして、キャビティ(加圧室)56は、D NA断片などを含む試料溶液が乱れの少ない状態下で移動するような流路寸法に形成されている。

【0082】つまり、キャビティ56の寸法は、試料の 種類、作成する液滴の大きさ、形成密度により異なる が、例えば、塩基対1~10000程度のDNA断片を 100μg/μリットル以下の濃度で×1TEバッファ 溶液 (緩衝液) に溶解させ、更に等量のポリマーを含ん だ水溶液と混合させた試料を50~600μmピッチで 30~500 um の液滴径の滴下を行う場合において は、図6に示すように、キャビティ長(L)は、1~5 mm、キャビティ幅 (W) は、O. 1~1 mm、キャビ ティ深さ(D)は、O. 1~O. 5mmが好ましい。ま たキャビティ56の内壁には、流れを乱す突起物がない。 ように滑らかであることがよく、その材質は、試料溶液 と親和性の良いセラミックスからなることが好ましい。 【0083】このような形状にすることにより、キャビ ティ56を試料注入口52から試料吐出口54に至る流 路の一部として、試料注入口52から導入穴60、第1 の連通孔62を経てキャビティ56内に移動する試料溶 液の流れを乱すことなく試料吐出口54に導くことがで きる.

【0084】 なお、基体50は、前途したように、ジルコニアセラミックスの一体報信、規成体であるほかに、アクチュエータ都58を形成したジルコニアセラミック 焼結体と金属、樹脂フィルム等との接着体であってもよい、特に、試料吐出ロ54を形成した第3の薄板層50 日は、その加工法とのマッチングを考慮して、PETフィルム等の有機樹脂をエキシマレーザ等で加工したシート、あるいはステンレスフィルム等の金属を金型等で打ち抜いたシートであることが対ましい。

【0085】また、試料吐出口54と第1の連結孔62 の寸法は、吐出する試料溶液の物性、吐出量、吐出速度 等によって最適設計がなされるが、10~100μmφ 程度であることがよい。

【0086】図7は、1つの試料注入口52とそれに連

結する導入穴60に対し、2つの第1の連結孔62が連 通し、それぞれの連結孔62には、キャビティ56、第 2の連結孔64及近試料単出154が連続して形成され た流路65がそれぞれ独立して2つ形成されている。各 キャビティ56の上面には、それぞれ独立して配線、駆 動するアクチュエータ部58(図示せず)が形成され る。このような構成のマイクロピペット34によれば、 同一の試料溶液を同時に、又はタイミングをずらして基 板10上供給することができる。

【0087】ところで、図4Aに示すように、固定板3 2の上面には、マイクロビベット34を位置決め固定す るための複数のピン38が設けられている。マイクロビ ベット34を固定板32上に固定する場合は、マイクロ ビベット34の基体50の両側に設けられた位置決め用 孔90(図4C参照)に固定板32のピン38を挿入5 せながら、マイクロビベット34を固定板32に載置す ることで、自動的に複数のマイクロビベット34が所定 の並びで配列位置決めされることになる。

【0088】また、各固定治具36は、複数のマイクロ ピペット34を固定板32に押さえ付ける押さえ板10 を有する。押さえ板100の両端には、それぞれネジ 102が押通される押通刊が形成され、この押通孔にネ ジ102を押通して、固定板32におじ込むことによっ て、前記押さえ板100で複数のマイクロビペット34 を一度に固定板32に押さえ付けることができるように なっている。そして、1つの押さえ板100で押さえ付 けた複数のマイクロビペット34で100で加立ニットが構 成される。図4Aの例では列方向に配列された5つのマ イクロビペット34で1つのユニットが構成された例を 示している。

【0089】また、押さと板100には、複数のマイクロビペット34を押さえ付けたときに、各マイクロビペット34の試料注入口52に対応する箇所にそれぞれ試料溶液を供給するための導入孔104(図4B参照)が形成されており、各等入孔104の上端部にはそれぞれ試料溶液を導入孔104に導くためのチューブ106が保持されている。

[0090]なお、押さえ板100の幅は、配線作業の効率化を考慮すると、複数のマイクロビベット34を固定板32に押さえ付けた際に、アチュエータ部58の各電極70及び74につながるバッド76及び78が上方に臨むような寸法であることが好ましい。

[0091] このように、上述の分注装置30は、試料注入口52及び試料比出口54を有するマイクロビベット34の複数個をそれぞれ試料比出口54を下方向に向けた状態で立設させて構成されている。

【0092】即ち、各マイクロビベット34は、それぞれの試料注入口52を上側とし、試料吐出口54を下側とし、かつ、各試料吐出口54が経機に配列配置されて、試料比出口54からそれぞれ継載の異なる試料溶液

が吐出されるようになっている。

[0093] このような構成を有する分注装置30において、各試料注入口52に対応してそれぞれ種類の異なる試料溶液を供給する方法としては、図8に示すように、例えば多数の断面ははマキ状の凹筋(溶め部)110が配列されたカートリッジ112を使用する方法がある。この方法は、カートリッジ112の各凹部110にそれぞれ種類の異なる試料溶液を入れ、該カートリッジ112を各凹部110とチューブ106とがそれぞれ対応するように取り付け、対等で各凹部110の底を開対することによって、各凹部110にあった試料溶液をチューブ106を介して各マイクロビベット34に供給する方法等が考えられる。

【0094】また、チューブ106を用いない場合は、カートリッジ112を各凹部110と固定治具36の各場入孔104とがそれぞれ対応するように取り付け、射等で各凹部1100底を開射することによって、各凹部110にあった試料溶液を導入1104を介して各マイクロビベット34に供給する方法の3が、子め、固定治具36における各導入孔104の近傍に針等を形成し、カートリッジ1120定治共36に取り付けると同時に各凹部1110が開封されるようにしてもよい。

【0095】なお、開射技法気体等を圧送し、試料溶液を強制的に押し出す機構を加えてもよい。また、各マイクロピペット34の基体50内に形成された試料注入口52から試料吐出口54に至る空間を洗浄する機構を高えることは、数千から数万種類という多種類のDNA断片などを汚染なく、しかも純度よくスポット80として吐出するために望ましい。

【0096】図4Aの例では、押さえ板100の両端を 未ジ102で固定板32に締め付けることで行っている が、押さえ板100の固定法は、ネジ、パネ等で機械的 に行うほか、接着削等で行ってもよい。

【0097】また、マイクロビベット34を構成する基 体50は、上述したように、セラミックスで形成されて おり、例えば、安定化ジルコニアや部分安定化ジルコニ ア、アルミナ、マグネシア、窒化珪素等を用いることが できる。

【0098】このうち、安定化/部分安定化ジルコニアは、薄板においても機能が強度が大きいこと、靱性が高いこと、圧電層72や電極材との反応性が小さいことから最も軒面に採用される。

[0099] そして、基体50等の材料として安定化/ 部分安定化ジルコニアを使用する場合には、少なくと も、アクチュエータ部58が形成される部分(振動部6 6)には、アルミナあるいはチタニア等の添加物が含有 されることが好ましい。

【0100】また、アクチュエータ部58を構成する圧 電層72は、圧電セラミックスとして、例えば、ジルコ ン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛、マグネ シウムタンタル酸鉛、ニッケルニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ 酸鉛、マンガンニオブ酸鉛、アンチモンスズ酸鉛、マン ガンタングステン酸鉛、コバルトニオブ酸鉛、チタン酸 バリウム等やこれらのいずれかを組み合わせた成分を含 有する複合セラミックスを用いることができるが、本実 施の形態においては、ジルコン酸鉛とチタン酸鉛及びマ グネシウムニオブ酸鉛からなる成分を主成分とする材料 が好適に用いられる。

【0101】これは、このような材料が、高い電気機械 結合係数と圧電定数を有することに加え、圧電層72の 焼結時における基体材料との反応性が小さく、所定の組 成のものを安定に形成することができることに基づくか らである。

【0102】更に、本実施の形態では、前記圧電セラミ ックスに、ランタン、カルシウム、ストロンチウム、モ リブデン、タングステン、バリウム、ニオブ、亜鉛、ニ ッケル、マンガン、セリウム、カドミウム、クロム、コ バルト、アンチモン、鉄、イットリウム、タンタル、リ チウム、ビスマス、スズ等の酸化物、もしくはこれらい ずれかの組合せ、又は他の化合物を適宜、添加したセラ ミックスを用いてもよい。

【0103】例えば、ジルコン酸鉛とチタン酸鉛及びマ グネシウムニオブ酸鉛を主成分とし、これにランタンや ストロンチウムを含有するセラミックスを用いることも

【0104】一方、アクチュエータ部58における上部 電極74及び下部電極70は、室温で、固体であって導 電性の金属で構成されていることが好ましく、例えば、 アルミニウム、チタン、クロム、鉄、コバルト、ニッケ ル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン、ルテニウム、パラ ジウム、ロジウム、銀、スズ、タンタル、タングステ ン、イリジウム、白金、金、鉛等の金属単体あるいはこ れらのいずれかを組み合わせた合金が用いられ、更に、 これらに圧電層72や基体50と同じ材料を分散させた サーメット材料を用いてもよい。

【0105】次に、この実施の形態では、上記のような 分注装置30を用い、試料溶液を基板10上に供給した スポット済み基板を80℃の恒温槽に1時間程度放置し てスポット80を乾燥させた (乾燥工程S5) 後、12 OmJのUV照射、NaBr液中への20分浸漬(プロ ッキング処理)、煮沸2分、エタノール置換(脱水)を 行って、DNA断片を基板10上に固定化して(固定化 工程S6)、DNAチップ20を製造する。

【0106】次に、この分注装置30を使って基板10 上に試料溶液を供給し、スポット80を形成するいくつ かの方法について図9~図15を参照しながら説明す

【0107】まず、第1の方法は、図9に示すように、 各チューブ106からそれぞれ固定治具36の導入孔1 04を介して各マイクロピペット34のキャビティ56 内にそれぞれ種類の異なる試料溶液(希釈済み)を充填 し、次いで、各アクチュエータ部58を駆動して、各マ イクロピペット34の試料吐出口54から試料溶液を吐 出させる。

【0108】ここで、アクチュエータ部58の各電極7 0及び74に印加する電圧波形のうち、アクチュエータ 部58がオン動作して、キャビティ56の容積を減少さ せる場合、各電極70及び74にはパルス的な電圧が印 加されることになる。この場合、パルスの振幅(電 圧)、単位時間当たりの変化量(電圧波形の立ち上がり

角度)、パルス幅等を変化させることで、振動部66の 変形量、変形速度等が変化し、これにより、試料溶液の 吐出量が制御できる。また、一定期間に発生させるパル ス数を変化させることで、単位時間当たりの試料溶液の 滴下回数を変更することができる。

【0109】試料溶液を複数回供給して1つのスポット 80を形成する場合、通常、供給位置を固定して、供給 回数を重ねるが、供給毎に供給位置をずらしてもよい。 例えば図10A及び図10Bに示すように、試料溶液の 供給位置を適宜変えることによって、形成されるべき1 つのスポット80 (二点鎖線で示す) 内に複数の試料溶 液による微小スポット80aが形成され、これら微小ス ポット80aが基板10上で組み合わされることで(合 体)、図11A及び図11Bに示すように、1つのスポ ット80が形成されることになる。この場合、供給する 試料溶液の種類に応じて、供給回数、供給位置及び1回 の供給量を制御することで、基板10上に形成される各 スポット80の径の均一化を図ることができる。

【0110】更に、この実施の形態では、試料溶液を基 板10上に供給する際に、図12A~図13に示すよう に、該試料溶液の部分を乾燥、増粘、固化するようにし ている。この処理は、例えば基板10を加熱することで 実現できる。

【0111】基板10を加熱する方法としては、図13 に示すように、赤外線ランプ122から出射された赤外 線を基板10の裏面に照射して加熱する方法がある。ま た、試料溶液を直接加熱する方法としては、図12A、 図12Bに示すように、レーザ光源120、電磁波発生 源121から出射されたレーザ光し、電磁波Eを、試料 溶液に焦点を合わせて照射、加熱する方法がある。試料 溶液は、基板10上に供給された状態で加熱してもよい が、供給の際の形状の安定性、スポット80の広がり防 止の観点から、試料吐出口54から吐出されて、基板1 O 上に落下する間に、照射、加熱することが望ましい。 【0112】また、電磁波Eは、試料溶液のように、水 分を含んだものを選択的に加熱できるため、スポット8 ○を形成する試料溶液(供給中の試料溶液)のみを加熱 でき、より好ましい。なお、加熱に際しては、吐出を終 えた試料叶出口54は、乾燥による叶出不良を回避する ため、金属シールド板等で遮蔽してもよい。

【0113】更にまた、この実施の形態では、試料溶液を基板10上に供給する際に、試料溶液及び基板10を向相するようにしている。作却方法は、試料溶液が供給される基板10を予め室温以下に冷却しておいてもよいし、試料溶液自体に、代替プロンや液体窒素等からなる作却例をよきがけてもよい。但し、このような冷却処理は、冷却に際し、周りの気体からの水分の露結による水流の付着が起こり、スポット80自体を流してしまうおそれがあるため、周りの気体の湿度管理、冷却、常温復保の速度管理等が必要である。

[0114]また、キャビディ56に試料溶液を売填した後に、アクチュエーク部58に援動を励起する程度の 電圧を印加することが好ましい。これにより、キャビディ内に充填された試料溶液に含まれるDNA断片が均一に分散され、滴下毎のDNA断片の量にばらつきは生じなくなる。

なくなる。
【0115】次に、分注装置30を使った第2の方法について説明する。この第2の方法は、図14に示すように、各チューブ106からそれぞれ固定治異36の導入1104を介して各マイクロビベット34のキャビティ56内に精製水や緩衝液などの運換液を充填し、次いで、予め希釈した試料を試料注入口52からキャビティ6内に置換させながら注入する。そして、アクチュエータ部58を駆動させて、試料溶液を基板10上に吐供給させる。なお、置換液と試料溶液の間に、試料溶液と比重をほぼ同じくするDNA断片を含まない中間液(例えば、緩衝液とポリマーを含んだ水溶液の混合液)を介してもよい。

【0116】キャビティ56内における試料の層流置換の完了は、キャビティ56内の流体特性の変化を検知することにより把握することが好ましい。

[0117] なお、キャビディ56内の置換液と試料の 置塊は層流で行われることが好ましいが、試料の種類が 変わった場合や、液体の移動速度が非常に速い場合においては、キャビディ56のうち、第1の連通孔62の近 辺部分は、必ずしも層流でなぐてもよい。この場合、試 料溶液と置換液の混合により試料溶液のバージ星は増大 するが、キャビディ56内の流体特性の変化を検知する ことにより置換完了を判断することで、バージ量の増大 を扱小にできる。

【0118】ここで、キャビティ56内の流体特性の変化は、アクチュエータ部58に振動を励起する程度の電圧を印加し、その振動に伴う電気的変数の変化を検出することにより把握する。このような流体特性の変化の検知は、例えば、特開平8-201265号公報に記載されており、この内容が参照できる。

【0119】具体的には、アクチュエータ部58に対して、所定の間隔で、吐出駆動用の電源からの電気的接続 をリレーで切り離し、同時に、共振周波数を測定する手段をリレーにより接続し、その時点でのインビーゲンス あるいは共振周波数を電気的に測定する。

【0120】これにより、液体の粘度、比重等が目的の 試料 (DN A断片などを含む液体) であるかどうかを把 握することができる、即ち、各マイクロビベット34に おいては、マイクロビベット34自体がセンサとして機 能するため、マイクロビベット34の構成も単純化する ことができる。

【0121】そして、前記環境が落んだ後、アクチュエータ部58を、求められるスポット径に応じた流適量に 対応した駆動条件に下駆動し、試料溶液の基板10上へ の供給を繰り返すことにより、DNAチップ20を設造 する。通常、1つのスポット80を形成するのに、マイ クロビベット34から1、数日滴を吐出して行う。

【0122】なお、試料注入口52中の試料の量が減少 したち、緩衝液や精製水や塩化ナトリウムを含む水溶液 を追加して、流路中に気池が入らないようにし、吐出を 続けることにより、試料溶液をマイクロビベット34内 に残すことなく使い切ることができる、試料から置換液 への置換の完了(試料吐出の終了)は、同じく、アクチ ュエータ部58を用いた液体の粘度、比重の検出で行 う。

【0123】また、使用する配換液、中間液、試料溶液 としては、予め脱気操作を通して溶液中の溶存気体を取 り除いたものを使用することが好ましい。そのような溶 液を用いることにより、マイクロピペット34の流路内 に試料溶液を充填する際に、流路途中で気泡がいっかか ってしまい、充填の不偏が生じた場合でも、その気泡を 試料溶液中に溶かし込んで不具合を回避できると共に、 吐出の途中において、流体中に気が発生することがな く、吐出の不具合を生とることもない、

[0124]また、上述の第2の方法において、試料溶液・吐出しつつ、緩衝液や増加水や塩化ナトリウムを含む水溶液のようを置換液を放料注入口52からキャビティに注入し、同様に、層流置換によりキャビティ56内に残留する試料溶液を完全に吐出し、次の試料注入に備えることができる。

【0125】そして、キャビティ56内に試料溶液が残留しているかどうか、試料溶液として吐出できるかどうか)を検知するのにも、同じく、キャビティ56内の流体特性の変化を検知することにより把握できる。この場合、層流置検力るいは置検売で検出機構により使用に供しない試料のパージ量を極めて少なくすることができると共に、試料溶液の使用効率を向上することができる。【0126】また、試料を試料注入口52からキャビティ56に充填する際に、アクチュエータ部58を駆動させながら試料を試料注入口52からキャビティ56に充填する際に、アクチュエータ部58を駆動させながら試料を試料注入口52からキャビティ56内に層流置検させてもよい。この場合、予め安価な置換液によりキャビティ56内を確実に置検後、高価な試料を層流置検することにより、吐出不良の発生が完全に防止でき、高価な試料を確なが事まくで出てきる。

【0127】次いで、前記試料液液が供給された基板1 0上のスポット80の厚みの形状が、図15に示すよう に、周縁部分130で整り上がった、いおゆるドーナツ 形状になった場合は、基板10を0でに冷却した後、湿 度30%以上の十分な体積の気体が存在する室温下に戻 攻処理を行う。こうすることで、ドーナツ形状になった スポット80に水分が供給され、スポット80中の試料 溶液の流動性が増し、表面採力により半球状に変化し、 周縁部分130の盛り上がりが全くなる。

【0128】ドーナン形状の場合、スポット80の間縁部分130と基板10の境界が緊立って観測されやすくなり、DNA断片を含む試料溶液のように、無色透明な液体のスポット80を、無色透明のガラス基板等の上に形成する場合に、そのスポット形状を観測しやすくなり、スポット形成の良否を検査しやすくなるという利点を有する。

【0129】しかしながら、このようなドーナツ形状を 呈したスポット80においては、多くの場合、その後の 固定化時の洗浄工程において、前記周縁部分130(盛 り上がり部分)の大半が洗い流されたとしても、固定化 される実質的な試料132は周縁部分130で多く(濃 く) なることから、DNAチップ20として使用したと きに、スポット80から発せられる蛍光発光量の分布 は、スポット80内でドーナツ形状を呈することにな り、感度の劣化、ばらつきの一因となってしまう。 【0130】従って、検査のしやすさ (ドーナツ形状) と、スポット形状の良さ(非ドーナツ形状)を両立させ るためには、基板10に試料溶液を供給する際に、イン クジェット方式等で吐出して、基板10に試料溶液を供 給し、その運動エネルギーと基板10との疎水性の制御 によって、試料溶液を、そのスポット80の間縁部分1 30に集中させるようにしてドーナツ形状を形成する。 【0131】その後、液体の表面張力により球状になら ない程度に、予め試料溶液の粘度を増加させる一方、検 査終了後には、スポット80を形成する試料溶液の流動 性を増すようにして、表面張力により、ドーナツ形状を 非ドーナツ形状に変化させる方法が適している。

【0132】本実施の形態に係る方法(基板10を0℃ に冷却した後、温度30%以上の十分な体積の気体が存 在する室温下に戻す処理)は、上述の方法を簡単に実現 することができる。

【0133】そして、スポット80への水分の供給は、 スト等を含む蒸気を直接あてるようにしてもよいが、 前記治却後、室温に戻す工程で、基板10上に露結する 水分を利用することが、過剰水分でスポットを流してし まうことなく、また、均一に細かい水滴が供給される点 で好ましい。

【0134】その後、基板10を80℃で1時間ベーク することにより、スポット80を乾燥させる。80℃で 1時間ベークした後に、冷却-室温に戻す工程を施して もよいが、その場合は、再度ベーク処理が必要となる。 【0135】このように、本実施の形態に係るDNAチ プアの製造方法においては、試料溶液の基板10上への 供給に先立って、試料溶液の適度を希幹するようにして いるため、該試料溶液を基板10上に供給したとき、図 11Aに示すように、試料溶液によるスポット80は半 球状にはならず、平坦な形状となる。この場合、供給さ れた試料溶液のはとんどが固定化されるため、その後の 洗浄工程でも試料溶液の大半以上が流されてしまうとい うことがなく、試料溶液の使用効率を向上させることが できる。

【0136】また、試料溶液に含まれるDNA断片の種類に応じて希釈の度合いを変えて、試料溶液の粘度や表面現力を変化させることにより、基板10上に形成されるスポット80の径を歩一化させることができる。

【0137】更にまた、基板10上に試料溶液を供給してスポット80を形成した後、該スポット80に水分を 候給する工程を付加することにより、スポット80の厚 み方向の形状を更に均一にすることができる。

【0138】このように、本実能の形態においては、コ ストの高い試料溶液の使用効率を向上させることがで き、DNAチップ20の生産性の向上及び歩管まりの向 上を図ることができる。また、供給する試料溶液の種類 に応じた供給制御を行うことができ、基板10上に形成 されるスポット経の均一化を図ることができ、DNA ップ20の品質並びに信頼性の向上を図ることができる。

【0139】なお、この発明に係るDNAチップの製造 方法は、上途の実施の形態に限らず、この発明の要旨を 逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろ んである。

[0140]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るDN Aの製造方法によれば、コストの高い試料溶液の使用効 率を向上させることができ、DNAチップの生産性の向 上及び歩帽まりの向上を図ることができる。また、滴下 する試料溶液の種類に応た液下制御を行うことがで き、基板上に形成されるスポット径の均一化を図ること ができ、DNAチップの品質並びに信頼性の向上を図る ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態に係るDNAチップの製造方法を 示す工程ブロック図である。

【図2】試料調製工程の内訳を示す工程ブロック図である。

【図3】製造されるDNAチップを示す斜視図である。

【図4】図4Aは本実施の形態に係るDNAチップの製造方法で使用される分注装置の構成を示す平面図であ

り、図4Bはその正面図であり、図4Cは、分注装置を 構成する1つのマイクロピペットを示す拡大平面図であ ۵.

【図5】マイクロピペットの構成を示す綴断面図であ

【図6】マイクロピペットの基体内に形成されるキャビ ティを含む流路の形状を示す斜視図である。

【図7】マイクロピペットの基体内に形成されるキャビ ティを含む流路の他の形状を示す斜視図である。

【図8】カートリッジと共に示す分注装置の分解斜視図

である. 【図9】分注装置を使用してDNAチップを製造する場

合の第1の方法を示す説明図である。

【図10】図10Aは基板上に試料溶液を供給して、形 成されるべき1つのスポット内に多数の微小スポットが 形成されていく過程を示す断面図であり、図10Bはそ の平面図である。

【図11】図11Aは基板上において、多数の融小スポ ットが合体して1つのスポットが形成された状態を示す 断面図であり、図11Bはその平面図である。

【図12】図12Aは試料溶液又は基板を加熱する方法 の一例を示す説明図であり、図12Bはその他の方法を 示す説明図である。

【図13】基板を加熱する方法の一例を示す説明図であ 3.

【図14】分注装置を使用してDNAチップを製造する

場合の第2の方法を示す説明図である。

【図15】ドーナツ形状のスポットの例を示す断面図で ある.

【図16】従来例に係るDNAチップの製造方法によっ て基板上に形成されたスポットの形状を示す断面図であ

【符号の説明】

10…基板 20…DNAチップ 34…マイクロピペ 30…分注装置

ット 50…基体 52…試料注入口 54…試料叶出口 56…キャビティ

58…アクチュエータ部

112…カートリッ 80a…微小スポット

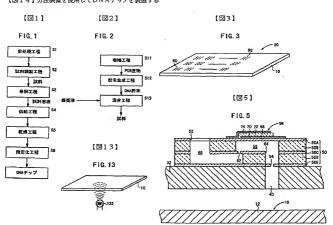
80…スポット

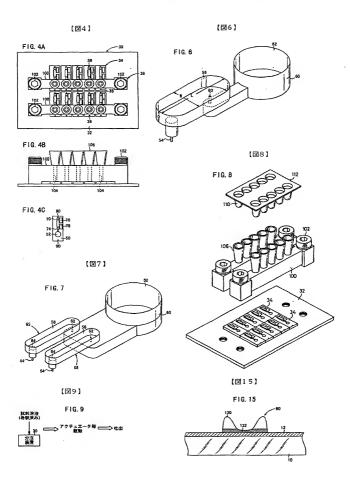
122…赤外線ラン

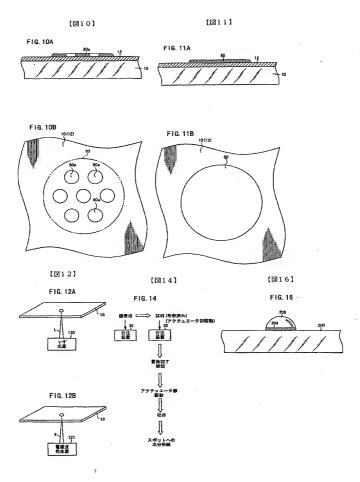
120…レーザ光源 ブ

S 1…前処理工程 S 2…試料調製工程 S3…希釈工程 S4…供給工程 S5…乾燥工程 S6…固定化工程 S 1 1 ··· 增幅工程 S12…粉末牛成工

S 1 3 … 混合工程







FA12 FA15 GA08 GB05

フロントページの続き

本碍子株式会社内

> 48063 QAOI QQ42 QR08 QR62 QR84 QS25 (S53 Q539 40507 A811 A812 A834 A837 A839